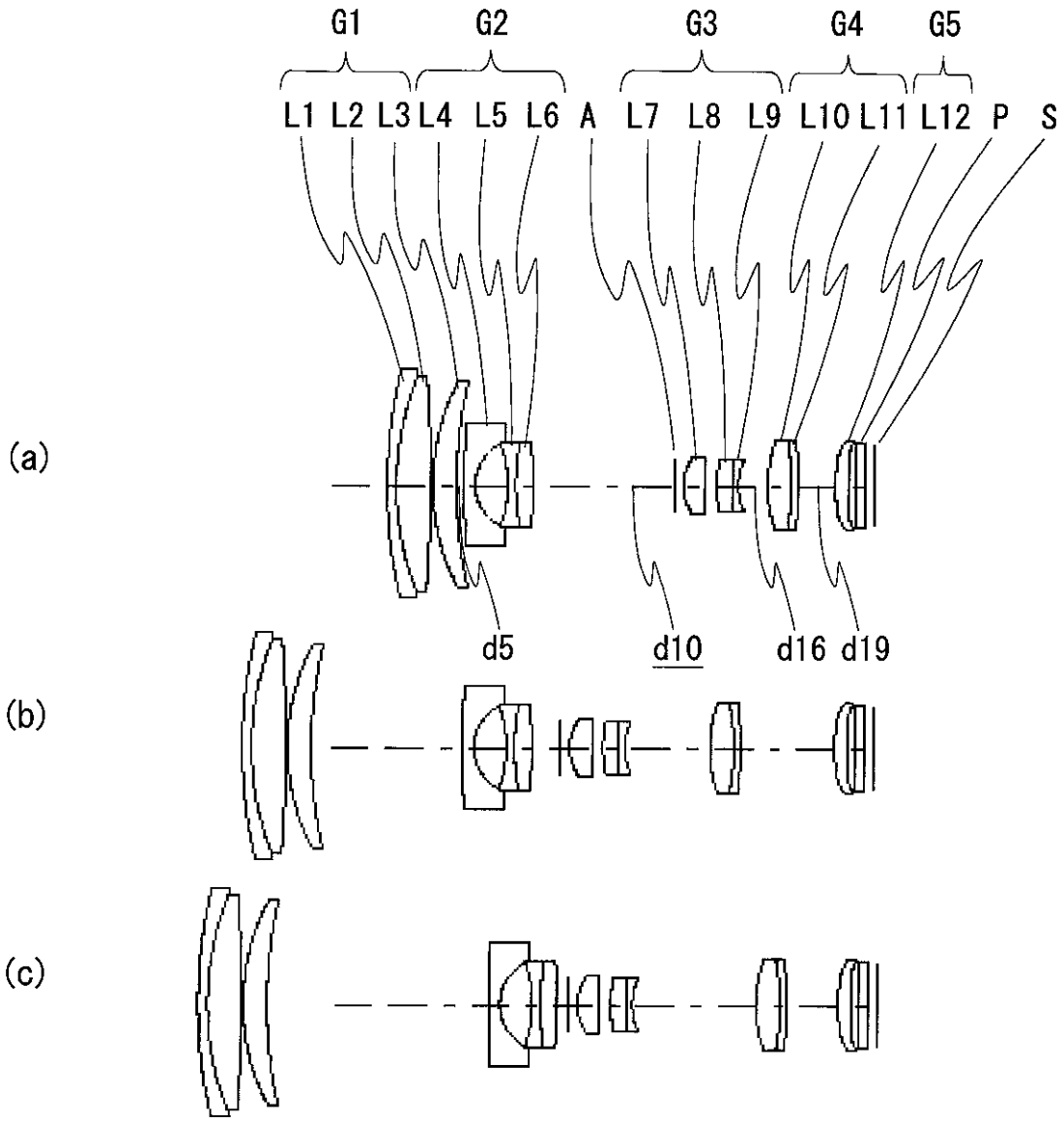
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年2月18日(2010.2.18)

【公開番号】特開2008-176229(P2008-176229A)
【公開日】平成20年7月31日(2008.7.31)
【年通号数】公開・登録公報2008-030
【出願番号】特願2007-11844(P2007-11844)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｂ　15/20　(2006.01)
Ｇ０２Ｂ　13/18　(2006.01)
Ｇ０２Ｂ　15/163　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｂ　15/20
Ｇ０２Ｂ　13/18
Ｇ０２Ｂ　15/163

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月28日(2009.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１０】


G1
G2
G3
G4
G5
L1 L2 L3 L4 L5 L6 A L7 L8 L9 L10 L11 L12 P S
(a)
d5
d10
d16 d19
(b)
(c)